



**Nombre del profesor: E.E.C.C/C.H. Marcos Jhodany Arguello Gálvez**

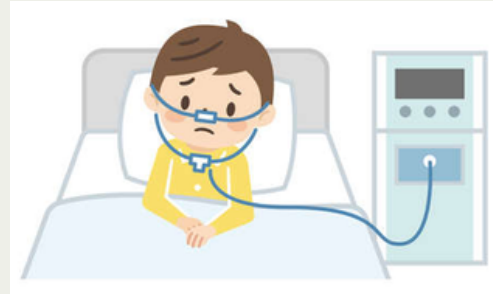
**Nombre de la alumna: Naomi Vázquez Pérez**

**Nombre del tema: Cuadro sinóptico**

**Cuatrimestre: Quinto**

**Fecha: 22/01/2025**

**Licenciatura: En enfermería**



# DISPOSITIVOS DE ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO

## DISPOSITIVOS BASICOS

### Bajo flujo

### Alto flujo

- Puntas nasales
- Mascarilla simple
- Mascarilla con reservorio

- Mascarilla con reservorio
- Mascarilla Ventimask
- Cánulas nasales de alto flujo

- Puntas nasales es hasta 6 litros y da 42% de FIO2
- La mascarilla simple es hasta 10 litros y da 61% de FIO2
- La mascarilla con reservorio es hasta 15 litros y da 81 % de FIO2

- La mascarilla Ventimask es hasta 15 litros y da 81% de FIO2.
- Las cánulas nasales de alto flujo es hasta 15 litros y da 81% de FIO2

## DISPOSITIVOS AVANZADOS

### Cánula de Rush

### Cánula de Shiley

### Para intubación endotraqueal

### Para traqueotomía

### Las P de intubación

- Preparación de material
- Pre-oxigenación
- Pre- medicación
- Paso del tubo
- Cuidados post intubación

## DISPOSITIVOS AVANZADOS

### Invasivos

### No Invasivos

- RUSH
- SHILEY

- CPAP (PRESIÓN POSITIVA CONTINUA A LA VÍA AEREA)
- BPAP ( PRESIÓN POSITIVA BIFASICA A LA VÍA AEREA



Cánulas o gafas nasales

Mascarilla simple

Campana de oxigeno

Mascarilla tipo Venturi

Mascarilla con reservorio

Mascarilla de traqueostomia